文

銅,銅合金の高温酸化過程について(第1報)

- 銅線の高温酸化について*-

谷 岡 守, 野 間 資 博**

(昭和45年9月30日受理)

Oxidation Processes of Copper and Copper Alloys at High Temperature (I)

- Oxidation of a Wire of Copper at High Temperature -

Mamoru TANIOKA and Yoshihiro NOMA

(Received September 30, 1970)

In the first step of the investigation with the aim of gaining the materials, for which the change in electric resistance dependent on degree of vacuum is large and the values of electric resistance corresponding to the given value of degree of vacuum agree well with each other, the oxidation processes of wires of copper at various temperature and the dependency of electric resistance of a wire of cuprous oxide on degree of vacuum have been studied. The results are as follows : (1) The activation enegy of oxidation of copper at high temperature is 40.5 kcal/mole. (2) As the pressure increases, the value of electric resistance of a wire of cuprous oxide falles as decreasing in exponential function. (3) The width of the above change in electric resistance dependent on pressure narrows as rising temperature. (4) The response time of the above change in electric resistance as changing pressure is below about 5 minutes.

1 緒 営

銅, 銅合金の高温酸化過程については、古くから多くの 研究が行なわれており^{1),2)}, 特に純粋銅の高温酸化機構は 比較的によく知られている²⁾。著者らは、銅並びに銅合金 を700°C以上融点以下で酸化すれば p型半導体である亜酸 化銅 Cu₂O が生成されること、並びにこの種の半導体の電 気抵抗が真空度に依存すること³⁾などに注目し、電気抵抗 の真空度依存性が大きく且つ物質構造が変化しにくい材料 を見出す目的で、銅並びに銅合金の高温酸化過程を再検討 するものである。

この第1段階として, 銅線の高温酸化過程, 亜酸化銅線 の電気抵抗の真空度依存性を検討したので, これら諸結果 を報告する。

* 第31回応用物理学会講演会(1970,10 岡山大学)に 発表

** 金属工学科

2 実験方法および装置

銅線の高温酸化過程の検討には、高温 X線回折法と、電 気抵抗変化測定に基礎を置く反応速度測定法とを併用し、 高温における銅の酸化過程を、X線回折パターンの変化と 電気抵抗の変化から追跡する一方、生成した亜酸化銅線の 電気抵抗の真空度依存性を検討した。

X線回折実験においては、主装置として、理学電機株式 会社製D-1改良X線回折装置-X線発生装置(Cat.No. 4003A),ゴニオメーター(Cat.No.2122),計数記録装置

(Cat.No.5022) 一並びに試料高温装置 (Cat.No.2311) を使用し、日立製作所5VP—C型油回転ポンプを用いて 試料高温装置内を 10^{-2} Torr まで排気し、日本真空技術株 式会社製CP-2DH型ピラニ真空計で真空度を測定して いる。

Fig.1にX線回折実験において用いた試料を図示した。 これは,ステンレス板(14mm×31mm×0.5mm) に 99.9% 銅線(直径0.65mm)を圧延して箔にしたものを図のよう に巻いて作られる。



Fig.1 The sample of X-ray diffraction experiment. A; The plate of stainless steel.

B; The foil of copper made by rolling wire.



- Fig.2 The schematic representation of the apparatus for measuring electric resistance of a wire at high temperature and low pressure.
 - A; Ammeter,
 - B; Electric furnace (500°C~1150°C),
 - C; Tube of quartz glass,
 - D; 13%Rh87%Pt-Pt thermocouple,
 - E; Temperature controller, F; mV meter,

G; Cold Junction,	H; Magnetic switch,
I; Oil rotary pump,	J; Pirani gauge,
K; Asbestos,	L; Rubber stopper,
M; M'; Transformer,	N; Electrometer,
O; Wire of platinum,	P; Wire of copper,
Q; Q'; Heater,	V; Voltmeter

Fig.2 に高温における銅線の電気抵抗測定に用いた装置 の概略を示した。電気炉—B—には6本の炭化珪素発熱体 を使用し,炉自体 1500°C まで昇温可能であるが,石英管 —C—を炉内に装入するため,1150°C 以下で使用してい る。炉内温度の調節並びに測定には,13% Rh 87% Pt・Pt 熱電対—D—,千野製作所製 E500型温度調節器—E—, 0.5 級の mV 計—F—,冷接点用魔法瓶—G— などを使用 し,6本の内2本の炭化珪素発熱体を流れる電流を電磁開 閉器—H—と温度調節器—E—とによって on—off して, 温度を設定温度±5°C に調節している。また前述の油回転 ポンプ-I—並びにピニラ真空計—J—を用いて,石英管 

Fig.3 The sample of electric resistance measurement. A; The wire of copper, B: The wire of platinum

.

Fig.3 に電気抵抗測定の試料の概略を示した。これを石 英管の中央部分に置き、この両端より白金線を外部に取り 出し、白金線の両端の間の電気抵抗を、タケダ理研工業株 式会社製 TR-6834 型デジタル電圧抵抗計並びに TR-8651 型エレクトロメーターを用いて測定している。

3 測 定 操 作

X線回折実験の場合も、電気抵抗測定の場合もどちら も、まず、試料を装入してある空間を 10⁻² Torr まで排気 し、測定を行なうべき温度まで昇温し、温度が一定値に達 した後、塩化カルシウムを通した空気を試料高温装置内あ るいは石英管内一試料を装入してある空間一に導入し、空 気を導入した時点を時間の原点として、X線回折パターン または電気抵抗の時間的変化を測定している。

さらに、電気抵抗測定の場合には、電気抵抗の変化が終 わった後で、すなわち高温における銅の酸化反応が完了し た後に、再び、油回転ポンプを作動させ、種々の真空度で の電気抵抗を測定し、真空度と電気抵抗との間の関係を求 めている。

4 実験結果および考察

Fig.4に, 2×10⁻² Torr まで排気した後, 種々の温度一 常温, 450°C, 660°C, 800°C, 900°C, 1010°C 一まで昇 温した場合のX線回折パターンを示した。

Fig.4は、2×10-2 Torr 一空気を試料高温装装置に導入 する前の状態一での上記各温度におけるX線回折パターン で、それぞれ昇温に時間を要しているが、2×10-2 Torr程 度の真空度では、すべて銅のピークであり、亜酸化銅のピ ークは全く現われていない。温度が高くなるに従って銅の 各ピークは低角度側にずれているが、これは周知のように 結晶格子の熱膨張に起因するものである。また、低温にお いては(111)、(200)、(220)、(311) — Miller index — の各面に相当するピークが現われているが、800°C以上で は(220) 面に相当するピークのみで、他のピークは消失し ている。圧延集合組織、再結晶集合組織に関する多くの資 料⁴⁾を基にして考えると、これはX線の照射を受ける領域 が一つの単結晶となっていることを暗示している。



Fig.4 The X-ray diffraction patterns of copper foil at 10^{-2} Torr with CuK α radiation at various temperature.





B; 760 Torr (Cuprous oxide).

Fig.5-A は Fig.4 に示した 1010°C でのX線回折パタ ーンであり、Fig.5-B は 1010°C で空気を試料高温装置 内に導入してから1時間後のX線回折パターンである。こ の1時間と云う時間は直径 0.65 mm, 長さ 2cm の銅線の 酸化反応を完結するのに要する時間であり、後述の電気抵 抗測定によって求めたものであるが、X線回折試料一直径 0.65mm の銅線を圧延し箔にしたもの一の場合には、試料 の表面積が、線の場合より著しく大きいため、さらに短い 時間で酸化反応は完結しているので、1時間後のX線回 折パターンは充分酸化した状態のものである。このため Fig.5 — Bでは銅のピークは完全に消失し、亜酸化銅の、 (110)、(111)、(211)、(220)の各面に相当するピー クと、酸化銅の(111)面に相当する小さなピークが現われ ている。



Fig.6 The variation of electric resistance of the sample. Dotted curve; The variation in the oxidation process.

Solid curve; The variation as changing pressure.

Fig.6 には、964°C, 1010°C, 1078°Cの各温度での試料 一直径 0.65mm,長さ 2cm一の電気抵抗変化を図示した。 Fig.6 において,点線は,酸化反応による試料一 Fig.3 参照一の電気抵抗変化を,実線は,酸化反応が完了した





後,排気したり,空気を導入したりした場合の試料一亜酸 化銅線一の電気抵抗変化を示している。また Fig.7 は, 亜酸化銅線について, 964°C, 1010°C の各温度で求めた 真空度一電気抵抗関係を図示したものである。

以上の実験結果を基にして,銅の酸化過程についての検 討を行なうには,酸化反応が一様に進むと仮定して,試料 の電気抵抗が近似的に

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{L}}{\pi} \cdot \left\{ \mathbf{r}^{2} \left(\frac{1}{\rho_{1}} - \frac{1}{\rho_{2}} \right) + \frac{\mathbf{a}^{2}}{\rho_{2}} \right\}^{-1} , (1)$$

で表わされるとし、未反応領域一銅一の半径 r の時間的変 化を算出しておく必要がある。ここで、 ρ_1 、 ρ_2 は銅並びに 亜酸化銅の抵抗率、aは反応前の銅線の半径、Lは試料の 長さ、Rは試料の電気抵抗である。

Tempera- ture (°C)	Resisitivity of copper: ρ_1 (Ohm.cm)	Resisitivity of cuprous oxide: ρ_2 (Ohm.cm)
964	9.04×10-6	1.44×10-1
1010	9.34×10^{-6}	1.04×10^{-1}
1078	$1.00 imes 10^{-5}$	5.80×10^{-2}

Table 1 Resistivity of copper and cuprous oxide.

Table 1 は、964°C、1010°C、1078°C の各温度における ρ_1 、 ρ_2 、を表にしたもので、 ρ_1 は文献⁵⁾の諸定数を用いて 算出した値であり、 ρ_2 はFig.6の酸化反応が完了した後の 電気抵抗値より求めた値である。ただし、a=0.0325[cm] L=2 [cm] である。

ところで, (1) 式を について解けば,

$$\mathbf{r} = \left\{ \left(\frac{\mathbf{L}}{\pi \mathbf{R}} - \frac{\mathbf{a}^2}{\rho_2} \right) \cdot \left(\frac{1}{\rho_1} - \frac{1}{\rho_2} \right)^{-1} \right\}^{1/2}, (2)$$

となり、この式に、L,a、 ρ_1 、 ρ_2 、 π などの数値と Fig.6 の各時間値に対応する電気抵抗値 R とを代入すれば、それ ぞれの時間値に対応する r 値が求められる。

Table 2 は、上記の手続きに従って求めたtとrとの関

係を示したもので, これを見れば, 電気抵抗変化の測定に よって検討できるのは, 銅線の酸化反応の末期の過程であ ることが判る。



Fig.8 Experimental relation between time and logarithm of radius of copper region.

Fig.8に,それぞれの温度についての,時間 t と未反応領 域の半径の対数 log r との関係を図示した。この図より, 酸化反応末期については,実験式

$$\mathbf{r} = \mathbf{A} \exp (-\mathbf{k} \mathbf{t}) , (3)$$

が成り立つことが判る。ただし, kは反応末期での速度定 数である。

 Table 3
 The rate constant of oxidation and the activation energy of oxidation of copper.

Temperarure (°C)	964	1010	1078
Rate constant of oxidation of copper (\sec^{-1})	6.58×10-4	1.18×10 ⁻³	2.49×10-3
Activation energy of oxidation of copper (kcal/mole)		40.5	

Table 2 The variation of radius of copper region.

Time:t	(sec)	4800	6000	7200	8400	9600
Radius:r	(cm)	1.68×10-3	3.68×10^{-4}	1.62×10^{-4}	7.13×10^{-5}	3.39×10-
1010°C						
1010°C Time:t	(sec)	2400	3000	3600 .	4200	4800

00400

Time:t	(sec)	240	300	600	1200	
Radius:r	(cm)	4.65×10^{-4}	3.08×10-4	1.74×10^{-4}	$4.00 imes 10^{-5}$,



Fig.9 Experimental relation betweem reciprocal of absolute temperature and logarithm of rate constant.

Table 3 は, Fig.8 に (3) 式を適用して求めた各温度 での速度定数を示したもので, Fig.9 は,絶対温度の逆数 T^{-1} と速度定数の対数 leg k との関係を示したものであ る。

さらに, Fig 9 に, Arrhenius の式の

$$k = B \exp\left(-\frac{E}{RT}\right)$$
,(4)

を適用すれば、反応末期の活性化エネルギーEが求めら れ、この値をTable 3 に示した。このEの値は、本間ら³⁾ が用いている反応初期の活性エネルギー値 40 kcal/mole にほゞ一致している。本間らの値は反応初期の放物線則が 適用できる領域での値であり、著者らの値は反応末期の指 数則一(3)式一が適用できる領域での値である。この2つ の値が大体一致したことは、著者らの用いた方法自身に問 題がないことを意味している。さて、著者らが、これまで 述べてきた方法を採った理由の1つは、1つ1つの試料に ついて、酸化過程の検討で得られた種々の数値と、これか ら述べる電気抵抗の真空度への依存性との間の関連を明確 にできる点であり、この点については目下検討を行なって いる。

最後に, Fig.7 に示した亜酸化銅線の電気抵抗の真空度 依存性の考察を行なっておく。真空度に依存した電気抵抗 変化は,温度が低い程大きく,どの場合も,気圧が高くな るに従って指数関数的に減少している。また,同じ温度 で,排気と空気の導入を交互にしながら,真空度と電気抵 抗の測定を行なうと,それぞれの真空度に対応する電気抵 抗の値は,わずかずつ減少し,徐々に安定化している様で ある。この外,真空度を変化さした場合の電気抵抗の応答 時間は, Fig.6 に示した 10-2 Torr の状態へ空気を導入し た時の電気抵抗の時間的変化から求められ,5分以内である。

5 結 論

緒言で述べた様に,前節の最後に示した亜酸化銅の電気 抵抗の真空度依存性に焦点を合わせ,この変化が大きく, 且つ変化の再現性が良い材料を見出す目的で,銅並びに銅 合金の高温酸化過程を検討しようとするものであるが,本 報においては,この目的に合う様に工夫された実験方法, 測定装置,測定操作などを,充分研究されている銅の酸化 によって吟味するとともに,半径0.0325cm,長さ2cmの 銅線を高温酸化して得られた亜酸化銅線について,その電 気抵抗の真空度依存性を検討し,次の結果を得た。

- (1) 964°C, 1010°Cのどの温度においても、電気抵抗 は、気圧が上がると指数関数的に減少している。
- (2) 真空度に依存した電気抵抗変化は低温度程大きい。
- (3) 真空度を変化させると、それに従って電気抵抗が変化するが、真空度を変化さした場合の電気抵抗変化の 応答時間は5分以下である。

終わりに,本研究と関連して多くのご助言を賜わりまし た岡山大学理学部,森本哲雄教授並びに本校校長,坂手邦 夫博士に厚く御礼申し上げる。

献

 山科俊郎,佐藤教男,小林晴夫;日本金属学会誌, 24 (1960),320

文

- 本間禎一,一色貞文;日本金属学会誌,28 (1964), 494
- A. Cimino, E. Molinari and F. Cramarossa;
 J. Catalysis, 2 (1963), 315
- 橋口隆吉、金属工学ハンドブック, (1958), 189~ 195, 朝倉書店
- National Academy of science; International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology, VI, (1929), 136, Mc Graw-Hill
- 6) H. Eyring and others; The Theory of Rate Processes, (1941), 1, Mc Graw-Hill